

# 平成29年度 検索エキスパート研修[特許]実施報告

平成30年3月

平成29年度、独立行政法人工業所有権情報・研修館では、検索エキスパート研修[特許]を3回実施いたしました。  
本研修は先行技術調査の業務に従事すること等により、特許法についての十分な知識を有する者を対象とし、先行技術調査能力を一層向上することにより、出願及び審査請求の適正化に資する人材の育成を目的にしている研修です。

1. 研修の概要									
(1)日程	第1回			第2回			第3回		
	6月27日～30日			9月12日～15日			12月12日～15日		
(2)開催地	東京都			東京都			東京都		
(3)申込人数	44名			41名			32名		
(4)参加人数  (分野別内訳)	42名			38名			30名		
	機械	化学	情報通信	機械	化学	情報通信	機械	化学	情報通信
	19名	8名	17名	18名	10名	10名	12名	3名	15名
(5)講師	8名			8名			9名		
2. アンケート結果									
(1)研修全体として	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
・非常に知識や能力が向上した (非常に有意義であった)	16名	42%	20名	53%	12名	44%			
・知識や能力が向上した (有意義であった)	22名	58%	18名	47%	15名	56%			
・あまり知識や能力が向上しなかった (あまり有意義ではなかった)	0名	0%	0名	0%	0名	0%			
・知識や能力が向上しなかった	0名	0%	0名	0%	0名	0%			
・無回答	4名	—	0名	—	3名	—			
(2)主な意見・要望	・ワンポータルドシエやJ-PlatPatの文献ごとのFタームコードなど、実際に使える知識を学べた。								
	・請求額の理解、サーチ戦略の重要性、進歩性の考え方など大変勉強になった。								
	・特許検索に関する知識を体系的に習得することが出来た。								
	・グループディスカッションで他の人の考え方が聞け、非常に参考になった。								
	・特許庁審査官の考え方がわかり、今後の検索業務に生かすことが出来る。								
	・内容も資料も充実しており、周囲の人にも受講を薦めたい。								
(3)アンケート回収率	42名	100%	38名	100%	30名	100%			